ISSN 1729-4428

### I.С. Петрик<sup>1</sup>, О.П. Лінник<sup>1</sup>, Н.П. Смірнова<sup>1</sup>, Г.М. Єременко<sup>1</sup>, Г.Я. Колбасов<sup>2</sup>, В.С.Воробець<sup>2</sup>

# Фотоелектрохімічні та фотокаталітичні властивості нанорозмірних плівок TiO<sub>2</sub> та Fe<sup>3+</sup>/TiO<sub>2</sub>

<sup>1</sup>Інститут хімії поверхні НАН України

вул. Генерала Наумова, 17, Київ 03164, Україна. E-mail: petrik@supermail.com.ua <sup>2</sup>Інститут загальної та неорганічної хімії НАН України, пр. Палладіна, 32/34, Київ 03164, Україна.

Нанорозмірні плівки TiO<sub>2</sub> та Fe<sub>2</sub>Ti<sub>2</sub>O<sub>7</sub> або Fe/Ti на скляних підкладках приготовано золь-гель методом. Структура та оптичні властивості даних плівок охарактеризовано методами TEM, еліпсометрії, рентгенівської та оптичної спектроскопії. Питомий опір та потенціал плоских зон визначено фотоелектрохімічними вимірюваннями. Оптичні спектри та вимірювання квантового виходу фотоелектрохімічного струму свідчать про сенсибілізацію плівок TiO<sub>2</sub>/Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> до видимого діапазону випромінювання.

Стаття поступила до редакції 26.05.2006; прийнята до друку 15.03.2007.

#### Вступ

Серед напівпровідників, що застосовуються в фотокаталізі, діоксид титану виявився найбільш придатним для вирішення проблем довкілля як фотоактивний, нетоксичний, дешевий, хімічно та біологічно інертний та фотостабільний [1]. ТіО<sub>2</sub> – широкозонний напівпровідник і поглинає лише 5% сонячного випромінювання в УФ діапазоні, що є суттєвим обмеженням його застосування [2]. Зусилля дослідників спрямовані на сенсибілізацію ТіО<sub>2</sub> до видимого діапазону випромінювання шляхом модіфікування органічними (молекулами барвників) або неорганічними (3-d-метали, зокрема Fe<sup>3+</sup>) сенсибілізаторами.

#### I. Експериментальна частина

Вихідний Приготування плівок. розчин (прекурсор) для одержання TiO<sub>2</sub> плівок було приготовано з тетраізопропоксиду титану 3 використанням 2-пропанолу, α-терпінеолу для значного збільшення в'язкості розчину та оцтової кислоти як кислотного каталізатора. Готувалися два розчини: А: додаванням до 4,57 моль ізо-пропілового спирту ("ч") (УкрРеаХім) при інтенсивному перемішуванні 0,34 моль тетраізопропоксиду Ті 97 % (TIPT) (Aldrich) i 2,12 моль  $\alpha$ - терпеніолу (Aldrich);

(УкрРеаХім). При інтенсивному перемішуванні розчин В по краплинам додавали до розчину А. Концентрація ТіО<sub>2</sub> в прекурсорі складала 4% мас [3]. Прекурсори для одержання ТіО<sub>2</sub>-плівок з вмістом іонів Fe<sup>3+</sup> в співвідношенні 1:1 готувалися додаванням 1 молю FeCl<sub>3</sub> (Aldrich) до 20 молів

В: 0,78 моль ізо-пропілового спирту, 1,11 моль

дистильованої води та 0,37 моль оцтової кислоти

додаванням 1 молю FeCl<sub>3</sub> (Aldrich) до 20 молів нагрітого до температури 30-40  $^{\circ}$ C абсолютно сухого етанолу (Riedel-de-Haën) та 1 молю TTIP. Компоненти інтенсивно перемішувалися при температурі прекурсору 30 - 40  $^{\circ}$ C [4].

З прекурсорів плівки витягувались з постійною швидкістю 6 см/хв на скляні підкладинки. Підкладинки перед нанесенням плівки ретельно відмивались у соляній кислоті та дистильованій воді і просушувались у сушильній шафі (t = 90 °C). Після нанесення плівки TiO<sub>2</sub> прожарювались при 500 °C протягом однієї години. Плівки TiO<sub>2</sub>/Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> прожарювались при температурі 600 °C протягом 20 хвилин.

Фізичні характеристики тонких плівок. Товщина і показник заломлення тонких плівок було виміряно методом багатокутової еліпсометрії на еліпсометрі ЛЕФ-ЗМ ( $\lambda = 632,8$  нм). Спектри пропускання плівок реєструвалися на спектрофотометрі Perkin Elmer Lambda 35 UV/Vis. Кристалічну структуру зразків визначали методом рентгенофазного аналізу (CuK<sub>a</sub>) STOE/STADIP.

Спектральні залежності фотоелектрохімічного струму вимірювались комерційним спектрометром



**Рис. 1.** Гістограми розподілу кількості кристалів за розміром у плівках ТіО<sub>2</sub>.

KSVU-1 (LOMO, Росія) з роздільною здатністю 1 нм. Експеримент проводили при 22 <sup>0</sup>С в атмосфері аргоному в температурно стабілізованій кварцевій комірці з оптично прозорими планарнопаралельними вікнами. Спектри фотоструму були виміряні з використанням механічного переривача пучка випромінювання з частотою 20 Гц та синхронного детектування фотоструму і виражені квантовим виходом (електрон/фотон). Як джерело опромінювання використовувалась ксенонова лампа високого тиску. Питомий опір плівок на підкладинці



Рис. 2 Дифрактограма плівки Fe/Ti; \*- Fe<sub>2</sub>Ti<sub>2</sub>O<sub>7</sub> фаза.

Ті було виміряно за допомогою містка змінного струму ВМ 401. Паралельно було виміряно опір плівок на скляних підкладинках мультиметром Р 386. Електрод Ag/AgCl використовувався як електрод порівняння.

#### II. Результати та обговорення

Структурні характеристики. Дослідження електронної мікроскопії та рентгенівської



Рис. 3. Месбауерівський спектр (100К) плівки Fe/Ti.



Рис.4. Спектри пропускання плівок TiO2 (2), Fe/Ti (3) та скляної підкладинки (1).

спектроскопії показали, що ТіО<sub>2</sub>-плівки складаються лише з кристалів анатазу без домішок інших кристалічних фаз. На основі даних ПЕМ побудовано гістограму розподілу частинок за розміром (рис. 1.). Бімодальний розподіл говорить про присутність в плівках ТіО<sub>2</sub>, поруч з кристалами з середнім розміром 16 нм, фракції кристалів, розміром до 5 нм. Така чисельна дрібна фракція може, так само як і вакансіі кисню, створювати в забороненій зоні додаткові (дефектні) енергетичні рівні, а також призводити до значного збільшення співвідношення поверхня/об'єм.

Спектроскопією втрат енергії електронів встановлено, що отримані плівки не містять органічних компонентів прекурсору, або продуктів їх згорання.

Електронна мікроскопія свідчить, що залізовмісні плівки на основі діоксиду титану зі співвідношенням Fe:Ti=1:1 складаються з наноструктурної матриці, яка містить 15-20 % кубічних кристалів з середнім діаметром 150 нм. Співвідношення Fe/Ti/O=1/1/3,5 було визначено методом EDX-мікроаналізу за допомогою дисперсійних рентгенівських променів. Такий склад підтверджує присутність фази Fe<sub>2</sub>Ti<sub>2</sub>O<sub>7</sub> (титанату заліза, який раніше був зафіксований тільки як проміжна фаза при термообробці ільменіту в атмосфері кисню при 700 °C). Ці результати узгоджуються з даними по дифракції рентгенівських променів (рис. 2). Система піків з значеннями 20 18,15; 25,49; 32,59; 37,33; 46,15; 48,96; 59,85 відповідає d = 4,97; 3,50; 2,75; 2,41; 1,97; 1;86; 1,54 Å

відповідно і може бути віднесена до фази псевдобрукіту Fe<sub>2</sub>TiO<sub>5</sub> та анатазу, в той час як піки, що залишились - 20 - 26,53; 31,63; 41,19; 54,01; 56,17 і відповідно, d = 3,36; 2,85; 2,23; 1,70; 1,64 Å не можуть бути віднесені ні до рутила, ні до гематиту, і  $\epsilon$  характерними для фази Fe<sub>2</sub>Ti<sub>2</sub>O<sub>7</sub> (d = 3,37; 2,87; 2,20; 1,70; 1,64 Å). В Месбауерівському спектрі (рис. 3) дублет біля б (відносно ЛО α-Fe)  $= 0.462 \text{ MM} \cdot \text{c}^{-1},$  $\Delta E_0$ -0,910·MM·c<sup>-1</sup>, ширина ліній 0,294 мм с⁻¹, свідчить про присутність гексакоординованих Fe<sup>III</sup> іонів. Хоча такі значення майже збігаються з характерними для псевдобрукіту, співвідношення компонентів Fe:Ti=1:1 вказує на утворення Fe<sub>2</sub>Ti<sub>2</sub>O<sub>7</sub>. Відсутні і будь-які ознаки Fe<sup>III</sup> оксидної фази для якої відомо значно менше значення  $\Delta E_0 = 0.24$  мм·c<sup>-1</sup>.

Оптичні характеристики Спектри пропускання плівок наведено на рис. 4. Введення заліза до складу прекурсору титановмісної плівки призводить до батохромного зсуву краю поглинання у плівок з вмістом заліза в порівнянні з плівками анатазу. Край поглинання плівки  $TiO_2$  є характерним для нанорозмірного анатазу. Товщина плівок становить 170 нм для  $TiO_2$  та 200 нм для  $TiO_2/Fe_2O_3$ .

Фотоелектрохімічні властивості. Фізикохімічні властивості напівпровідників обумовлені, насамперед, наявністю в них забороненої зони E<sub>g</sub>. E<sub>g</sub> одержаних плівок визначали з спектральних залежностей фотоелектрохімічного струму. Фотокаталітичні властивості напівпровідників багато в чому визначаються енергетичним положенням зони



**Рис. 5.** Залежність  $(hv^*/\eta)^{1/2} = f(hv)$  для плівок Fe/Ti (1) та TiO<sub>2</sub> (2).

провідності  $E_c$  і валентної зони  $E_v$ . Положення електронних зон електродів у розчині визначали зі значень потенціалу плоских зон напівпровідника  $E_{n3}$ . Для цих цілей проведені виміри залежності величини фотоелектрохімічного струму від потенціалу електрода.

Квантовий вихід фотоструму η в напівпровідниках визначається за формулою:



Рис. 7. Залежність фотоструму від прикладеного потенціалу для плівок Fe/Ti (2) та TiO<sub>2</sub>

Таблиця 1

- <b>A</b>			•
	NOVIMITI	VODOLATODIOTILIAI	пппои
WUTUE IEKT	нохимични	ханактенистики	пликок
1 0 1 0 0010111			

Плівка	E <sub>g</sub> , eB	Efb, B	ρ, Ом*см	$\Delta E_c, B$	$\Delta E_v, B$
TiO <sub>2</sub>	3,16	-0,50	$6,2*10^7$	0	0
Fe/Ti	2,3	-0,50	7,7*10 <sup>7</sup>	0	-0,13

$$\eta = \frac{A}{h\nu} (h\nu - E_g)^m \tag{1},$$

де  $\eta v$  – енергія фотона, m = 1/2 для прямих переходів і m = 2 для непрямих переходів.

Залежності величини фотоструму від енергії падаючого випромінювання виміряні для електродів ТіО<sub>2</sub> та Fe/Ti (плівки наносились на титанові підкладинки). Для анатазу ТіО2 спостерігаються непрямі зон-зонні переходи, тому т = 2. Залежність  $(hv^*/\eta)^{1/2} = f(hv)$  (рис. 5) в довгохвильовій ділянці спектру не є лінійною, що, можливо, пов'язане з наявністю в забороненій зоні анатазу енергетичних рівнів, викликаних дефектами структури, такими як вакансії кисню, наявність фракції дрібних кристалів, для яких значно збільшується співвідношення поверхня/об'єм, а також низької інтенсивність фотоструму в даній області, що відповідає непрямому переходу в тонких плівках із-за малого коефіцієнту поглинання. Наявність фотоструму в видимій ділянці спектру залізовмісної плівки є свідченням того, що введення до складу ТіО2-плівок іонів заліза (III) сенсибілізує плівку до видимого діапазону, хоча ефективність даних плівок залишається високою при опромінюванні ультрафіолетовим випромінюванням і максимальне значення фотоструму є однаковим для плівки чистого анатазу і анатазу з домішками вище вказаних з'єднань заліза.

Ширина забороненої зони плівок обрахована екстраполяцією прямої ділянки по абсцисі. ЇЇ значення наведено в таблиці 1 і складає 3,03 еВ для плівки Fe/Ti та 3,16 eB для плівки TiO<sub>2</sub>. Потенціал плоских зон U<sub>fb</sub> визначено вимірюваннями залежності фотоструму від прикладеного потенціалу в водному розчині 0,5 м NaCl (рис. 7). Для обох плівок потенціал плоских зон однаковий і становить - 0,50 B (по відношенні до хлорсрібного електроду порівняння). Близькими є і значення темнового питомого опору плівок (Таблиця 1).

Відмінності ( $\Delta E_{fc}$ ) між електрохімічним потенціалом електродів (потенціал рівня Фермі), що відповідає потенціалу плоских зон, та потенціалом дна зони провідності ( $\Delta E_c$ ) обраховано за співвідношенням

$$\Delta E_{\rm fc} = kT/e \ln(N_{\rm c}/n_0), \qquad (2)$$

де  $n_0$  і  $N_c$  – концентрація електронів та густина електронних станів в зоні провідності відповідно.

Значення  $\Delta E_c$  і  $\Delta E_v$  (Таблиця 1) визначені на припущенні, що рухливість та концентрація електронів не залежить від співвідношення Fe/Ti.

$$\Delta E_{c} = E_{c} - E_{c}^{110_{2}}; \qquad (3)$$

$$\Delta E_{v} = E_{v} - E_{v}^{10_{2}}; \qquad (4)$$

$$E_v = E_c + (e)^{-1} E_g.$$
 (5)

Таким чином, для плівок TiO<sub>2</sub>/Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> потенціал дна зони провідності  $E_c$  не змінився по відношенню до його значення для плівок TiO<sub>2</sub>, в той час як потенціал вершини валентної зони  $E_v$  змістився у катодну область, що призводить до збільшення спектральної чутливості плівок. Крім того, ефективність фотоструму в області краю поглинання є вищою для плівок з вмістом заліза ще й тому, що у



Рис. 8. Діаграмми електронних рівнів плівок ТіО<sub>2</sub> (I) і Fe/Ti (II).

фотопереносі заряду також приймають участь електронні стани з енергією у забороненій зоні напівпровідника.

Фотокаталітична активність плівок TiO<sub>2</sub> та Fe/Ti. Фотокаталітична активність плівок в реакції фоторозкладу дихлороцтової кислоти описана в попередніх публікаціях [4, 5]. Плівки TiO<sub>2</sub> розкладають дихлороцтову кислоту (CHCl<sub>2</sub>CO<sub>2</sub>) під дією УФ-опромінювання, в той час як Fe/Ti – під УФ та під видимим опромінюванням., що говорить про їх сенсибілізацію до видимого світла.

#### **III. Висновки**

Синтезовано пористі, нанорозмірні, прозорі та міцні плівки ТіО<sub>2</sub> та Fe/Ti на скляних субстратах. Положення краю поглинання плівок Fe/Ti та фотоелектрохімічні дослідження є свідченням сенсибілізації даних плівок до видимого діапазону випромінювання, про що свідчать дані фотокаталітичного експерименту (розклад дихлооцтової кислоти). Потенціал плоских зон для плівок TiO<sub>2</sub> та Fe/Ti однаковий і становить -0,5 В. Домішка іонів заліза в структурі плівки ТіО<sub>2</sub> створює енергетичні рівні в забороненій зоні анатазу і спричиняє зміну положення його валентної зони.

**Подяка:** Автори висловлюють подяку професору Непійко С.А. (Мюнхен, Інститут фізики) за структурні дослідження плівок ТіО<sub>2</sub>.

- [1] U. Diebold. The Surface science of titanium dioxide // Surf. Sci. Rep., 48, pp.53 229 (2003).
- [2] E. Sanches-Mora, E. Gomez-Barojas, J.M. Gracia-Jimenez, R. Silva-Gonzalez, and F. Perez-Rodriguez Synthesis and characterization of Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-TiO<sub>2</sub> thin films grown by the sol-gel method // *Phys. Stat. Sol. (C)* 2, pp. 116 - 120 (2004).
- [3] Nobuaki Negishi and Koji Takeuchi. Preparation of TiO<sub>2</sub> thin film photocatalists by dip coating using a highly viscous solvent.//*Jornal of Sol-Gel Science and Tecnology* **22**, pp. 23 31 (2001).
- [4] N. Smirnova, A. Eremenko, O. Rusina, W. Hopp, L. Spanhel Synthesis and characterization of photocatalytic porous Fe<sup>3+</sup>/TiO<sub>2</sub> layers on glass // J. Sol-Gel Sci. Techn 21, pp. 109 - 113 (2001).
- [5] О. Русина, О. Лінник, Н. Смірнова, Г. Єременко, Х. Кіш Фотокаталітична активність нанокристалічних Fe/TiO<sub>2</sub> плівок під дією опромінення УФ та видимим світлом // Хімія, фізика та технологія поверхні, Вип. 10 сс. 85 89 (2004).

### I.S. Petrik<sup>1</sup>, O.P. Linnik<sup>1</sup>, N.P. Smirnova<sup>1</sup>, A.M. Eremenko<sup>1</sup>, G.Y. Kolbasov<sup>2</sup>, V.S. Vorobetz<sup>2</sup>

## Photoelectrochemical and Photocatalytic Properties of Nanosized $TiO_2$ and $Fe^{3+}/TiO_2$ Films

<sup>1</sup>Institute of Surface Chemistry, Ukrainian National Academy of Sciences, 17 Gen. Naumov str., Kyiv 03164, Ukraine, E-mail:smirnat@i.com.ua

<sup>2</sup>Institute of General & Inorganic Chemistry, Ukrainian National Academy of Sciences, 32/34 Palladin str., Kyiv, 03680, Ukraine E-mail: kolbasov@ionc.kar.net.

The nanosized films  $TiO_2$  and  $Fe_2Ti_2O_7$  (Fe/Ti) on the glass substrats were fabricated by sol-gel technique. The structure and optical properties of these films were characterized using TEM, ellipsometry, XRD and UV/Vis spectroscopy. Resistivity and and the position of flatband potentials were estimated by photoelectrochemical measurements. The optical spectra and quantum yeld measurements give evidence about sencibilization of TiO<sub>2</sub>/Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> films to the visible spectral range.